安全性・信頼性	所有関係及びガバナンスの透明性の確保	
	過去三年間の実績を含めた、国際的に受け入れられた基準の遵守（注８）	□　過去三年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準に反していない。
	外国の法的環境等による特定半導体生産施設整備等の適切性への影響	
	生産を行う特定半導体のサイバーセキュリティの確保に関する対策及び生産施設におけるサイバーセキュリティの確保に関する対策	
供給安定性等	サプライチェーンを含む必要な生産能力確保に関する計画の整備	□　必要な計画を整備している。
	事業継続計画の策定	
	特定半導体の生産に係る国内関係法令の遵守	
	人材確保に関する取組	
	その他国内の特定半導体の安定供給に資する取組	

（注７）　必要に応じて各項目を証明する書類を提出すること。

（注８）　過去三年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準に反していない場合は、□にレ印を付けること。

4　特定半導体生産施設整備等の実施体制

⑴　特定半導体生産施設整備の実施体制

⑵　特定半導体生産施設における生産の実施体制

（注９）　主な部署とその人数を記載すること。

5　特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の額及びその調達方法

㈠　特定半導体生産施設整備を行うために必要な資金の額及びその調達方法

（単位：百万円）

費用＼調達方法		政府関係金融機関からの借入れ	民間金融機関等からの借入れ	その他自己資金等（注12）	合計	備考
特定半導体生産施設整備に必要な資金の合計額		調達先の名称： 借入額：	調達先の名称： 借入額：			
特定半導体生産施設整備に必要な資金の額	年度					
	年度					
	年度					
	年度					
	年度					

（注10）　「政府関係金融機関からの借入れ」には政府関係金融機関からの借入れによる調達額を、「民間金融機関等からの借入れ」には政府関係金融機関以外の金融機関等からの借入れによる調達額を、「その他自己資金等」には自己資金、出資、社債の発行、リースその他「政府関係金融機関からの借入れ」及び「民間金融機関等からの借入れ」以外の調達方法による調達額を、それぞれ調達先の名称及び金額の内訳を示しつつ記載する。

（注11）　民間金融機関からの融資について信用保証協会による保証を受ける期待がある場合には、その旨を、借入先金融機関名を示しつつ「備考」に記載する。

（注12）　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）からの助成金を含む。

㈡　整備した特定半導体生産施設における生産を行うために必要な資金の額及びその調達方法

（単位：百万円）

費用＼調達方法		政府関係金融機関からの借入れ	民間金融機関等からの借入れ	その他自己資金等	合計（注16）	備考
特定半導体生産施設における生産に必要な資金（注13）の合計額		調達先の名称： 借入額：	調達先の名称： 借入額：			
特定半導体生産施設における生産に必要な資金の額	年度					
	年度					
	年度					
	年度					
	年度					

（注13）　「整備した特定半導体生産施設における生産を行うために必要な資金」は、生産を開始する前に必要な資金を含め、特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金のうち５㈠特定半導体生産施設整備を行うために必要な資金を除いたものをいう。